# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.

### ⑩ 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

## ⑩ 公開特許公報 (A)

昭59-204292

⑤Int. Cl.³H 01 S 3/096// H 01 L 27/15

識別記号

庁内整理番号 7377-5F 6666-5F 砂公開 昭和59年(1984)11月19日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

#### **9**半導体装置

②特

願 昭58-79911

22出

願 昭58(1983)5月6日

@発明 者

袴田勳

東京都大田区下丸子3丁目30番

2号キヤノン株式会社内

⑫発 明 者

野尻英章

東京都大田区下丸子3丁目30番 2号キヤノン株式会社内 ⑫発 明 者 宮沢誠一

東京都大田区下丸子3丁目30番

2号キヤノン株式会社内

⑰発 明 者 櫨本芳興

東京都大田区下丸子3丁目30番

2号キヤノン株式会社内

⑪出 願 人 キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子 3 丁目30番

2号

個代 理 人 弁理士 丸島儀一

明 細 氰

発明の名称
半導体装置

- ・2. 特許請求の範囲
  - (1) 同一指板上に形成された複数個の半導体発光 案子と、前記複数個の半導体発光素子の温度を 各々独立に制御する手段とから成る半導体装 設。
  - 3. 発明の詳細な説明

本発明はレーザービームブリンク等の光源として用いるに適した半導体装置に関する。

従来、レーザービームブリンク等、電子写真方式の記録製版の光額としてはヘリウム ~ カドミウム,アルゴン、ヘリウムーネオンなどのガスレーザが用いられ、さらに小型,低コストで、直接変調が可能な半導体レーザが用いられるようになった。

また上紀紀録装置の感光体としては、使用するレーザ光の波長に応じて、十分な感度と帯運特性が得られるように、電荷移動層と電荷発生層との

措 層 型 感 光体が注目されている。

前記 稜 層 型 感 光体 の 電 荷 発 生 層 は 、 光 を 吸 収 して 自 由 電 荷 を 発生 さ せ る 役 割 を も ち 、 そ の 彫 さ は 0 ・ 1 ~ 5 μ m と 穆 い の が 通 例 で あ る 。

他 何 移 助 層 は、 静 電 荷 の 受 容 と 自 由 電 荷 の 輸 送 の 役 朗 を も ち、 像 形 成 光 を ほ と ん ど 吸 収 し な い も の を 用 い 、 そ の 厚 さ は 通 例 5 ~ 3 0 μ m で あ る。

ところで、このような積層型感光体を用い、 レーザー光をライン走査して画像を出してみる と、文字などのライン画像では問題にならない が、ベタ画像の場合、干渉絡状の濃度ムラが現わ れる。

この原因は、電荷移動層表面での反射光と金紅などの基体面での反射光との干渉と考えられる。即ち、積層型電子写真感光体は、第1図のように、基体1の上に電荷発生層2と電荷移動層3とが積層された構成になっている。この積層型感光体にレーザ光4(発光波長は例えば半導体レーザ では約0.8μm)が入射した場合、第2図のように、反射の大きい電荷移動層3の数面での反射

上記の如き碳度ムラを防ぐ為には、異なった被 長の光を含んだ記録光で記録すればよいが、 従来 の半部体装置では、単一の披長の光しか得られ ず、前述のような記録光を得る為には複数の装置 からの光を合成する等の方法を用いねばならず、

温来子12の物報をもとに支持部材を加熱、冷却する熱電素子13及び熱電素子13からの熱を大災へ拡散させる放然フィン14とからなっている。

次に本実施例の動作を順に説明する。

構造が複雑で光額が大型化してしまうという父点があった。

本発明の目的は、コンパクトで複数波長の光が得られる半導体装置を提供することにある。

本発明は、同一拡板上に形成された複数側の半 海体発光案子と、前記複数個の半導体発光業子の 温度を各々独立に側御する手段とから成る半導体 装置によって上記目的を達成するものである。

以下、本発明を図面を用いて説明する。

次に前記実施例における加熱部Bの作製法を説明する。

第4図はアレイ状に形成された半導体レーザの内の一つを示す部分図である。まず半熔体体のの一のを元す部A上に、この発光部A1に、この発光部が7とを発出する。発光部が7とに発出した。発展のしたのからは、は HIB2 をスパック法によりつける。そのとに発生に A2をBB 株 HIB2 をメチングによりのようにで、 W で B は T の の 加熱 部 B は 正 な の の 加熱 部 B は 正 な の の 加熱 部 B は 正 の の 加熱 部 B は 正 の の か た の の か 代 の の か 代 の の か 代 の の か 代 の の か 代 の の か 代 の の か れ る。

本発明の半導体装置の発光波長は、用途によって設定されるべきものであるが、第5 図の如き態度特性の感光体を有する記録装置に用いる場合には、例えば2 波長発光の装置では A. A. A. を選べるは、例えば2 波長発光の設はレーザ波長、感光体の以き、屈折率等を考慮し、干渉による濃度ムラが生じないように設定すれば良い。このような記録

装置では多波長になればより画像は均一になるので、水発明における半導体発光業子の数も多い程、前記記録装置における効果が大きい。

前記発光波技は、測定によって予め設定値に調整しておくこともできるが、コストの面から記録装置に搭載した後、画像を見ながら夫々の発光を調整し、任意の被長とすることが望ましい。更には、感光体は作成時にロット内およびロット間で感度が大きくばらつくので、感光体交換時は、半導体レーザの温度を変化させ、波長をシフトさせて感光体の感度に合わせると良い。

尚、半導体レーザの使用温度の最高限度は要求 努命にも依存するが約70℃とみて良い。一方最 低温度は温度調整手段の能力、電源の容量等で決 まるが、0℃以下も可能である。

第6図は本発明の他の実施例を示す概略図で、 第3図と共通の部分には同一の符号を附し詳細な 説明は省略する。ここで16は熱電素子、17は 放熱フィン、18は感温案子である。本実施例で はそれぞれの半導体レーザの温度を感温素子18

---- 終温 紫子、 13,16 ---- 熱 電 紫子、 14,17 ---- 放 熱 フィン、 15 ---- 基 板。

> 出願人 キャノン株式会社 窓交び 代理人 丸 島 儀 一盟経過

で検知しながら熱性素子16で制御し、必要な被 長の光を得るものである。

本発明の構成は前述の実施例に限られるものではない。例えば、半導体発光素子として発光ダイオード(LED)を用いてもかまわないし、温度 側側手段も種々の変形が考えられる。

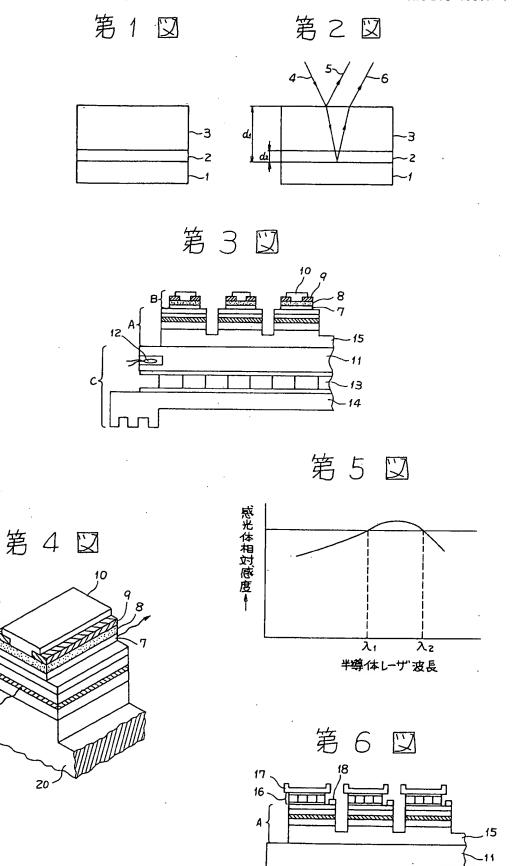
以上説明したように、本発明は同一悲板上の複数の半導体発光素子の温度を独立に制御し得るようにしたので、単一の半導体装置で複数被長の光が得られた。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は電子写真方式の記録装置の積層型感光体の構成を示す略断面図、第2図は第1図の感光体に従来の半導体装置から発した光が入射した様子を説明する図、第3図は本発明の実施例を示す概略図、第4図は繁光体の態度特性を示す図、第6図は本発明の他の実施例を示す概略図。

7 ---- 絶縁部材、 8 ---- 発熱部材、 9 ---- 電板、 1 0 ---- 保 鍵 膜、 1 1 ---- 支 持 部 材、 12,18

## 持関昭59-204292(4)



-434-

CLIPPEDIMAGE= JP359204292A

PAT-NO: JP359204292A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 59204292 A

TITLE: SEMICONDUCTOR DEVICE

PUBN-DATE: November 19, 1984

**INVENTOR-INFORMATION:** 

NAME HAKAMATA, ISAO NOJIRI, HIDEAKI MIYAZAWA, SEIICHI HAZEMOTO, YOSHIKI

**ASSIGNEE-INFORMATION:** 

NAME

**COUNTRY** 

**CANON INC** 

N/A

APPL-NO: JP58079911 APPL-DATE: May 6, 1983

INT-CL (IPC): H01S003/096; H01L027/15

US-CL-CURRENT: 372/34

**ABSTRACT**:

PURPOSE: To obtain lights of a plurality of wavelengths by

independently

controlling temperatures of a plurality of semconductor light emitting

elements

on the same substrate.

CONSTITUTION: The light emitting part A consists of array form

12/16/2001, EAST Version: 1.02.0008

semiconductor

elements on the substrate 15, and individual lasers have a hetero structure.

The heating part B independently provided to each laser consists of an insulation member 7, a heat generating member 8, an electrode 9, and a protection film 10. The temperature adjusting part C is composed of a supporting member 11, a temperature sensitive element 12 detecting the temperature of the member 11, a thermoelectric element 13 heating and cooling

the member 11 based on the information of the element 12, and a heat dissipating fin 14 diffusing the heat from the element 13 to the atmosphere.

The oscillation wavelength of the semiconductor laser can be independently controlled by changing the current impressed on respective heat generating

member 8.

COPYRIGHT: (C)1984, JPO& Japio